# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

007603487

WPI Acc No: 88-237419/198834

Optical disc for recording - using adhesive with tensile stress of less

than 50 kg F per square CM, etc.

Patent Assignee: MITSUBISHI CHEM IND LTD (MITU ) Number of Countries: 001 Number of Patents: 002

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Main IPC Week

JP 63167442 A 19880711 JP 86310115 A 19861229 198834 B JP 93003058 B 19930113 JP 86310115 A 19861229 G11B-007/24 199305

Priority Applications (No Type Date): JP 86310115 A 19861229

Patent Details:

Patent Kind Lan Pg Filing Notes Application Patent

JP 63167442 A 8

JP 93003058 B 8 Based on

JP 63167442

Abstract (Basic): JP 63167442 A

An optical disc for recording and regenerating optical information, uses adhesive agent having the following characteristics for adhering the constitutional parts of the optical disc. Adhesive has characteristics: 100% tensile stress provided in JIS K6301 of less than 50 kgf/cm2; moisture permeation under the condition A provided in JIS Z 0208 is less than 20 g./m2 (200 micron) for 24 hrs. The adhesive consists of a polyurethane contg a hydrocarbon type polyol as its main component.

USE/ADVANTAGE - This adhesive agent has improved elasticity and has low moisture permeation, and shows little modification under high temp. high moisture condition, i.e. it is an improved adhesive agent for adhering optical disc constitutional parts.

1-4/4

#### ⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

昭63 - 167442

## ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

⑤Int Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

④公開 昭和63年(1988) 7月11日

G 11 B 7/24 C 09 3/16

JFB

Z-8421-5D 6681 - 4I

審査請求 未請求 発明の数 1 (全8頁)

図発明の名称 光ディスク

> 创特 昭61-310115

22出 願 昭61(1986)12月29日

79発 明 者 寓 吉

彦

敏

神奈川県横浜市緑区鴨志田町1000番地 三菱化成工業株式

会社総合研究所内

@発 屋 昖 彦 明 者 大

神奈川県横浜市緑区鴨志田町1000番地 三菱化成工業株式

会社総合研究所内

79発 明 者 後 藤 紳

神奈川県横浜市緑区鴨志田町1000番地 三菱化成工業株式

会社総合研究所内

②出 願 人 三菱化成工業株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目5番2号

外1名 19代 理 人 弁理士 長谷川

> 明 細

発明の名称

光ディスク

- 特許請求の範囲
  - (1) 光学的情報の記録再生を行なり光デイスク であつて、光ディスクを構成する部材の接着 ・に下記の特性を有する接着剤を用いてなる光 ディスク、

JIS K 6301 で規定された100 6 引張 応力が 50 kg t/cd 以下、

JIS Z0208 で規定された条件Aにおけ る透湿度が24時間で209/m(2004) 以下。

- (2) 接滑剤が炭化水素系ポリオールを主成分と するポリウレタンよりなる特許請求の範囲第 / 項記載の光デイスク。
- (3) 接着剤がヒマシ油系ポリオールを主成分と **するポリウレタンよりなる特許請求の範囲第** / 項記敬の光デイスク。

3 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、光デイスクに関する。

(従来の技術)

近年、大容量、高速のメモリ媒体として光デ イスクが注目されている。光ディスクは大別し て再生専用型(CD、CD-ROM 等)、配録再生 型(ライトワンス型)、記録、再生、消去、再 · 樹込可能型(イレーザブル型)の3種がある。 いずれの場合もレーザー光を用い~/μφ 程度 に換光したレーザーヒームにより、ビーム径と 同程度の面積の微少な領域を情報記録の単位と して記録、再生するものである。CD、CD-ROM においては、情報はディスク基板表面上の微少 な凹凸として記録されており、この情報をレー ザービームで読みとる。他の2つの場合は、デ イスク基板上にレーザー光の集光により光学的 性質を変化せしめる記録層が設けられている。 記録層がレーザービームの集光により不可逆的 変化(例えば記録層の溶融による穴の形成)を

生ずる場合がライトワンス型であり、配録層が可逆的変化を生ずる場合がイレーザブル型である。可逆的変化は、記録層として磁性体を用い 選気モーメントの向きの違いにより光磁気効果を利用する光磁気デイスクや記録層が非晶質と 結晶質の相変化を生じそれに伴り屈折率(光反射率)の変化を利用する相変化ディスクなどが 提案、実施されている。

ライトワンス型、イレーザブル型光ディスクは、情報記録(又は消光)時は記録層の光学的性質の変化を生ぜしめるに必要な比較的光量の強い(~2mw以上)レーザービームを用い、 読み出し(再生)時には、~2mw以下の弱いレーザー光を用いて記録層の変質を抑えるのが一般的である。

光ディスクは、従来のフロッピーディスク、ハード磁気ディスク等のメモリー媒体に比べ大容量(例えば / 30 mm が ディスク片面で数百メガバイトの記憶容量がある)であり、且つ、光を情報の記録、再生手段として用いるという特

(4)接着剤自体が記録展部材及びスペーサー、基板部材と反応し、これら部材の経時劣化を生じない事、更に(5)接着方法ー工程ーからの要請として接着剤が揮発性の物質を含んでいると、揮発性溶媒の揮発化工程が必要であるため、接着剤が揮発性溶媒を含んでいない事が好ましい。

本発明者らは、各種接着剤につき上記要件を検討した結果、特定の物性(JIS K 630/で規定された/00 が引張応力 5 0 kg t/cd 以下かつJIS Z 0 20 8 で規定された条件 A における透湿度が2 4 時間で2 0 9 / ㎡以下、好ましくは、上記規定の/0 が引張応力3 0 kg t/cd 以下かつ上記規定の透湿度が2 4 時間で/0 9 / ㎡以下)を有する二液硬化型ポリウレタンが光ディスク向接着剤として極めて勝れた特性を有する事が判明し、本発明に至つた。

すなわち、本発明は、下記に示す光ディスクの構成部材のうち、各部材の接着に用いられる接着剤(たとえば図 / ~ 3 での 3 0、3 /、3 2 及び図 - 4 の構成での保護膜 3 3 ) (本発明に 長を有している。

従来、光デイスクの構成部材のうち、各部材の接着に用いられる接着剤としてはエポキン系樹脂、ポリウレタン系樹脂、アクリレート系樹脂、フエノール系樹脂、ポリイミド系樹脂等が用いられてきた。

#### (発明が解決しようとする問題点)

接着剤に求められる要件として、(ハ上記光ディスク各部材を接合せしめ得る接着強度を高温(~65℃)、高温度が高温(~80%RH)下で長時間経ても劣化しをみでしたが、自己を発性を有し、見つりのが、自己を発性を有し、見つりのが、自己を発性を有し、のののでは、自己を発性があり、自己を発性があり、した材料であり、ののでは、ローザであり、ののでは、ローザであり、では、ローザであり、では、ローザであり、では、ローザであり、では、ローザであり、では、ローザであり、では、ローザであり、では、ローザであり、では、ローボールをであり、水分の透過性が低いまして、水分の透過性が低いません。

よるとれらの部材を"接着剤"と総称する)につき、従来の材料に比べ弾力性に勝れ、且つ水分透過性が低く、高温度下環境でも変質の少ない良好な材料を開示するものであり、光ディスクの構造一構成に係る材料一具体的には光ディスク部材間の接着に用いる材料及び/又は表面保護コーティング材料につき新材料を開示するものである。

#### (問題点を解決するための手段)

以下、本発明を詳細に説明する。

まず、光デイスクは一般に図ーノ〜 4 に示す 如き構造をもつ、以下各構成部材につき説明す

図ー/、図ー2はいわゆるエアーサンドイッチ方式とよばれるデイスクである。デイスク 基板 / 0 (//) 上に記録膜 \* 0 (\*/) が成膜されて かりスペーサー 2 0 (2/) を介して、記録圏を内側に向い合わせ、中空部 6 0 (6/) は空気又は窒衆等のガスが入つている。本発明の開示する接着削は基板 / 0 (//) とスペーサー 2 0 (2/) とを接

着する目的で使用される。図中では 30、31 で 示される部材である。

図ー/と図ー2とは、スペーサーの形が異なり、図ー/では外周部のリング状スペーサー (20)と内周部のスペーサー (20')が用いられる。図ー2では、スペーサー (21)は事実上ドーナッ型円盤形状をしており中央部までスペーサーが入り全体としてのディスクの機械強度を上げている。

本発明において用いる接着削は、JISK 630/で規定された/00多引張応力 50 kg t / cd 以下かつJIS Z 0208 で規定された透湿度が24時間で209/ポ以下であることが必要である。好ましくは、上記規定の/00多引張応力 30 kg t / cd 以下かつ上記規定の透湿度が24時間で/09/ポ以下を有する二液硬化型ポリウレタンが採用される。

このポリウレタンとしては、吸湿性の低い炭化水素系ポリオールを主成分とし、イソシアネート化合物を NCO/OH = 0.8 ~ 1.3、好ましくは NCO/OH = 0.9 ~ 1.1 となるような配分比

し、デイスタ回転の中止軸受の役割を担わせる場合もある。(図ー2、5、4 ではハブは省略してある)

図ー3の方式は、基板/2とその上に成膜された記録層 4 2 があり、記録層 4 2 を向い合わせて接滑剤 3 2 により直接 2 枚のディスク 基板が貼り合わされている。

図ー/~3の構成は、レーザー光を記録層と 反対側の基板表面側から入射記録層上に集光させることによりディスク外表面部上のゴミ、異物、キズ等が情報記録、読み出しに影響を与え難くする利点を有する。これらの方式ではディスク基板はレーザー光に対し透明である必要がある。

図ー 4 では、デイスク基板 / 3 の 表面に記録 層 4 3 が成膜されその上に保護膜 3 3 が設けられている。この場合は、基板 / 3 は不透明材料でもよくアルミ、ステンレス等の金属材料を用いてもよく、又、図ー / ~ 3 と同様に透明性の材料でもよい。保護膜 3 3 は、記録層 4 3 が大

で混合し、硬化せしめたものが好ましい。

ポリオールの原料であるポリヒドロキシボリブタジェンとは、 / 分子中に / 個以上、好ましくは、 / .8 ~ s.0 個のヒドロキシ基を有するポリブタジェンポリマーであり、 平均分子量は通常 s 0 0 ~ s 0,0 0 0 である。その製造方法は、特に制限されず、公知の種々の方法が採用できる。

キシポリプタジェンを得る方法もある。

また、ナトリウム、毎年では、カリウム、毎年である。のから、一年では、カリカーでは、カリカーでは、カリカーでは、カリカーでは、カリカーでは、カリカーが、カリカ

更にかかるアニオン重合を円滑に進行させるために、ヘキサン、ヘブタン、ベンゼン、トルエン、キンレン、シクロヘキサン等の炭化水素系密媒が使用される。ただし、触媒としてアルカリ金属を使用する場合には、上記容媒と、比較的極性の低いジェチルエーテル、エチルブロピルエーテル、エチルブロピルエーテル、エチルブ

ポリエポキシ化合物、ハロエポキシ化合物である。

その使用量はモノエポキン化合物の場合にはポリマーに対して等モル比、特に 2 モル比以上が好ましい。 この時、 リビングポリマーの両末端にはエポキン化合物が開環して結合し、 かつ開環したヒドロキン基の水素原子がアルカリ金属で置換された状態で結合していると考えられる。

一方、ポリエポキシ化合物、ハロエポキシ化合物を使用する場合には、得られるポリマーの用途、即ちポリマーの分子量およびヒドロキシ 基の数により適宜選択されるが、通常リビングポリマーに対しの.5~2 モル比、好ましくは 0.6~1.7 モル比使用される。

この時、エポキシが開環した後、主としてリビングポリマー同志が結合され、アルカリ金属で置換されたヒドロキシ基を有するエポキシ化合物を介して数分子結合したポリマーが得られる。また高分子最のポリプタジエンポリマーを

チルエーテル等のルイス塩苺を併用することが 好ましい。

このようにして得られたリビングポリマーに常法に従つてエポキシ化合物を反応させ、次いで塩酸、硫酸、酢酸等のプロトン酸で処理することによりポリヒドロキシポリプタジエンを得ることができる。

ことで使用するエポキシ化合物としては、

オゾン分解又はその他の方法によつて得た酸素 を含むポリマーを選元する方法によつてもポリ ヒドロキシポリプタジエンを得ることができる。 ポリヒドロキシポリプタジエンは、上記の種 種の方法により製造されるが、得られたポリマ - のミクロ構造に関しては、その製造方法によ つて、 1,2 結合と 1,4 結合を種々の割合で有す 「るポリマーが得られる。例えば、ラジカル重合 法を用いて、製造されたポリヒドロキシポリプ 「タジエンのミクロ構造は、シスー1,4 結合がゞ ~30多、トランスー1,4 結合が50~80分、 1,2 結合が15~30%であり、通常1,4 結合 の多いミクロ構造となる。また、アニオン重合 法においても、使用する触媒や溶媒の種類を選 択することにより、1,4 結合を多く有するポリ マーを得ることができる。このノ、4 結合の多い ポリヒドロキシポリプタジエンの水瘀物をポリ イソシアネートで硬化して得られるポリウレタ ンは、1,2 結合の多いものに比較して、その引 張り強度や、伸び等の機械的物性が、ゴム的に

優れており、さらにその耐熱劣化性、耐酸化性、耐オソン性、耐光性及び耐候性等の物性が一般により良好であるので、そのミクロ構造において、1.4 結合が1,2 結合より多いポリヒドロキンポリプタジェン、すなわち、1.4 結合が50 り以上のものが好ましく、20 を以上のものがいつそう好ましい。

ボリオールは、この様にして製造されたボリヒトロキンボリブタンエンをヒトロキン基を保持した状態で、主鎖及び/又は側鎖の二重結合をルテニウム触媒により989以上水素添加することによつて得られる。ルテニウム触媒は、金属それ自体で、又は担体に担持させた不均一系触媒として、あるいは、金属を可容塩となした均一系触媒として用いられる。

上記の担体としては、カーボン、アルミナ、シリカ、シリカ・アルミナ、ケイソウ土、炭酸パリウム、炭酸カルシウム等が使用される。との場合担体上の上記金属の担持量は、通常
0.0/~50重量系の範囲であり、好ましくは

なる反応形態をも採用し得る。

以上の様々水添条件により、ポリヒドロキシボリブタジエン中の主鎖及び/又は側鎖の二重結合が水添される。ポリウレタンを製造するには、該ポリマー中の二重結合がほぼ完全に水添されていることが必要で、水添前のポリマー中の二重結合のタオラ以上、好ましくは実質的に二重結合が残存しなくなるまで、水添されたポリヒドロキシボリブタジエンを、ポリオールとして用いるのがよい。

ボリイソシアネートとしては、ウレタン工業で使用されている種々のものがいずれも使用でき、例えば、テトラメチレンジイソシアネート、 ヘキサメチレンジイソシアネート、エチレンジ イソシアネート、フェニレンジイソシアネート、 トリレンジイソシアネート、クロロフエニレン ジイソシアネート、ジフエニルメタンジイソシ アネート、ナフタレンーノ、ェージイソシアネート、 ト、イソプロピルペンセンーノ、チージイソシア 0.2~15重量をである。

ポリヒドロキシポリブタジエンは、そのまま でルテニウムを触媒として水素と反応させ得る が、溶媒を使用することにより、より良好を水 添反応を行なりことができる。この溶媒として は、脂肪族炭化水素、芳香族炭化水素、アルコ ール、エーテルあるいはこれらの混合溶媒を使 用することができる。

水添に際して使用されるルテニウム触媒の量は、触媒の種類、水添形式等により異なるが、例えばルテニウム触媒を用いて懸濁重合を行なり場合、該ルテニウムのポリヒドロキンポリプタジエンに対する比率は、0.0/~/.00重量 の範囲で用いられる。反応温度は、20℃~/s0℃が好ましい。

反応温度が高温になると、水添速度を増大させることができるが、ヒドロキン基の切断が無視しえなくなるので好ましくない。使用する水素は、常圧でフロー系あるいは高圧で用いても良く、更に水添反応は固定床、懸濁方式等いか

ネート及び 1,3,6 ーヘキサントリイソシアネート等が使用される。

イソシアネート化合物の使用量は、前記ポリ オールに対し、等モル程度が好ましく、重合反 応形式は、ワンショット法、プレポリマー法の いずれもが採用できる。

また、かかる重縮合に際して使用される反応 促進剤としては、トリエチルアミン、トリエチ レンジアミン、ジメチルアミノエタノール等の 第3級アミン及びジメチル錫ジアセテート、ジ ブチル錫ジラウレート等の有機金属化合物が好 ましい。

また本発明の二液硬化型ポリウレタンの条件 を満たす他の例としてはヒマン油系ポリオール を主成分とし、上記炭化水素系ポリオールと同 様の条件で硬化せしめたポリウレタンがあげら れる。

また上記炭化水素系またはヒマシ油系ポリオールの一部を他のポリエステル系、ポリエーテル系等のポリオールとおきかえることも可能で

ある。おきかえりる範囲としては、ポリオール 全体の 0 ~ 4 9 まが好ましい。 この範囲を越え ると、炭化水素系ポリオールの特徴であるとこ ろの非吸湿性がそこなわれるおそれがある。

また、作業性、安全性を考慮し、上記イソシ アネート化合物は予めポリオールの一部と反応 させたプレポリマーの形で用いる事が好ましい。 さらに必要に応じて各種の可塑剤を併用し、硬 化前の接着剤の粘度及び硬化後の硬さを調節す る事が出来る。本発明の開示する上記接着剤は、 65℃×80 % RH の環境下で長時間経過して も、エポキシ系接着剤などの、他の接着剤を使 用した場合に見られるディスク部材の剝離等が 全く生じない。とれは本発明による接着剤が上 記環境下に長時間置かれても、接着力、弾性の 劣化を生じない等の利点を有するためである。 また、本発明による接着剤は、上記高温高湿下 に於ても、接着剤がディスク基板部材や記録層 部材と反応してこれら部材の経時劣化を生じる 事はない。さらに、本発明による接着剤は揮発

このようにして作成したA液とB液を重量比 5: / で混合し、真空脱泡を行なつた後、/ 0 0 でで / 時間成形してプレスシートを得た。

このシートの機械的物性をJIS K 6301に でつて側定したところ、100号 記憶応力3 はました。また、 JIS 20208 で規定された透湿度は、厚さ 200μmのフイルムにおいて 24 時間でより、 がであつた。 体化で作製した、 A 液 と B 液の混合を設けたがりカーボネート製 イスク(外径130mm、 内径10分 イスク(外径130mm、 内径10分 イスク(外径130mm、 内で配合であり、 20分 デイスクとポリカーボネート(PCR)の デイスクとポリカーボネート(PCR)の デイスクに、 内径100 デイスのmm、 内径100 でして、 100 

完全硬化させた後、65℃×80岁RHの雰囲

性の溶媒を使用しておらず、上紀(s)の要請をも 満足する。

本発明による接着剤の具体的使用例とその効果につき、以下実施例により詳述する。

(実施例)

実施例/

成分 A の製造 三菱化成工 業社製 "ポリテール H A."

(数平均分子量約2000、水酸基当量
0.902 meq/9のポリオレフインポリオール)
"アデカクオドロール" (旭電化社製 4 官能ポリオール、水酸基当量 / 3.2 meq/) / 9.8 9、パラフイン系プロセスオイル P-200 (共同石油社製) / / 0 9、M D 化成社製 " U L-22"
(スズ系ウレタン化触媒) / 3 8 myを50でで
均一に混合して成分 A を得た。成分 A の粘度は、25で1800 cps であつた。

成分Bの製造 "ポリテールHA" 100g、 P-200 1169をセパラブルフラスコ中で 室温で均一に混合する。ついで、2.4 ートリレ

気中に入れた。この貼合せディスクとの比較の ために、 Telfe Co 磁性層を設けたディスク単板 と、磁性層を有するディスクとガラス平板(コ ーニング(料製 03/3) を両面接着テープ(ニ チパン㈱製 NW-108)で貼合せたサンプルと を同様の雰囲気中に入れた。その結果、加速時 間が1000時間を経過した後でも、本発明に よる接着剤を用いたデイスクは、デイスク単板 やガラス平板と両面接着テーブで貼合せたディ スクに比べて劣化が少なく、各種特性に変化を 見出せず C/N 比の劣化も生しなかつた。また、 両面接着テープでガラス平板と貼合せたディス クは一部ディスクとガラス平板との剝離が生じ たのに対し、本発明による接着剤を用いたディ スクは剣離等が全く見られず、応力緩和性も十 分である事が判明した。

#### **寒施例**2

成分 A の製造 実施例 / で用いた H A / O O g と "サンニックス T P - 4 O O" (三洋化成社 製 3 官能ポリオール水酸基当量 6.9 3 meq (9)

このA液とB液とを重量比4:1で混合し、 実施例/と同様にしてブレスシートを作成した。 このシートの機械的物性は、100多引張応力 28 kg t/cml、引張強度 60 kg t/cml であり、実 施例/と同一条件における透湿度は29/mlで あつた。

上記混合液を実施例/と同一条件の加速試験を行なつた所、実施例/と同様の、良好な結果を得た。

#### (発明の効果)

以上の説明の通り、本発明による接着剤は、 従来の材料に比べ弾力性に勝れ、且つ水分透過 性が低く、高温高湿下でも変質が少い良好な性 質を示すため、光ディスクの構成部材間の接着 剤として極めて勝れた特性を示す。 4 図面の簡単な説明

図 / ~ 4 は光デイスクの構造の概略を示す。 / 0、/ /、/ 2、/ 3 : 基板 3 0、3 /、3 2 : 接着剤層、 3 3 : 保護膜

出 願 人 三変化成工業株式会社 代 理 人 弁理士 長谷川 ー (ほか/名)

### 手 統 補 正 書(自発)

昭和63年2月9日

特許庁長官殿

- 1 事件の表示 昭和 6/年 特 許 願第 大砲 //s号
- 2 発 明 の名称

光ディスク

3 補正をする者 出願人

(596) 三菱化成工業株式会社

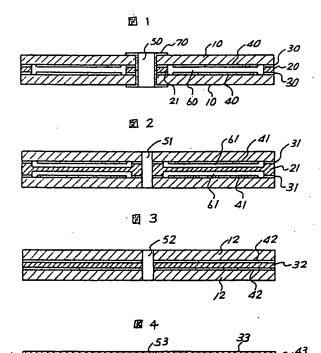
4代理人 〒100

東京都千代田区丸の内二丁目5 2号 三菱化成工 東株式会社内 TEL (283)6976 今月士 長 谷 川

(i2 d) 1

5 補正の対象 明細書の「発明の詳細な説明」の欄

- 6 補正の内容
- (1) 明細 第20頁第2行目~第10行目に 「成分Aの製造 …… ポリオレフィンポリオー ル)」とあるを「成分Aの製造 \*\* ポリテール



*3*3

HA"(商品名)(三菱化成工裝飾製、数平均分子量約 2000,水酸基当量 0.707 meq / 9のポリオレフィンポリオール)/009」と訂正する。

以上

「成分Aの製造…… ポリオレフィンポリオール) / 0 0 8 」とあるを「成分Aの製造 "ポリテールHA" (商品名) (三菱化成工業開製、数平均分子量約 2 0 0 0、水酸基当量 0.901 meq / 8 のポリオレフィンポリオール) / 0 0 8 」と訂正する。

以上

手 続 補 正 書(自発) 昭和63年2月/6日

等 許 庁 長 官 殷

- 事件の表示昭和6/年特許願第3/0//5号
- 2 発明の名称 光ディスク
- 3 補正をする者出 顕 人 (596) 三 愛 化 成 工 業 株 式 会 社
- s 補正の対象 明細書の「発明の詳細な説明」の概
- 6 補正の内容 (I) 明細書第20頁第63.行目で (II) の行目に

手統補正書

和 6 3 年 3 月 2 2 日

特許庁長官股

- 1 事件の表示 昭和6/年 特 許 顧第3/0//5号
- 発明の名称
   光ディスク
- · 3 補正をする者 出願人 三菱化成工業株式会社
  - 4.代理人 〒100

東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 三変化成工業株式会社内 TEL (281)3674 (A808) カモ士 長 谷 川

10 1 8)

上

- 5 補正の対象 明細書の「発明の詳細な説明」の機
- 6 補正の内容
  - (1) 明細 第2/頁第4行目~第5行目に「重量比5:/」とあるを「重量比/:5」と訂正する。

以 3.23